

제 2011210007 호

# 기업부설연구소 인정서

1. 연구소명: (주)위델소재 기술연구소

[소속기업명: (주)위델소재]

2. 소재지: 서울특별시 성북구 안암로 145 산학관 308,309호 (안암동5가, 고려대학교안암캠퍼스(자연계))

3. 신고 연월일: 2013년 4월 3일  
(최초인정일 : 2011년 1월 12일)

※ 변경내역: 벤처기간 및 소재지 변경

「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조,  
같은 법 시행령 제16조제1항 및 제27조제1항에 따라 위와  
같이 기업부설연구소로 인정합니다.



2013년 4월 5일

한국산업기술진흥협회장



※ 한국산업기술진흥협회에서 발급되었으며 "http://www.md.or.kr"에서 "문서번호"를 입력하면 원본대조 및 유효성을 검증할 수 있습니다.

